




線形同型写像と部分空間の線形同型

線形同型は、部分空間が「同じ」であることを述べた概念である

ref: 行列と行列式の基礎 p101


 線形同型写像 V, W を線形空間とし、線形写像 $f: V \rightarrow W$ が全単射であるとき、 f は線形同型写像あるいは単に線形同型であるという

ref: 図で整理！例題で納得！線形空間入門 p91 ~92

このとき、同型を表す記号 \cong を用いて、

$$f: V \xrightarrow{\cong} W$$

と書くこともある

 部分空間の線形同型 V と W の間に線形同型写像が存在するとき、 V と W は線形同型であるとい、

$$V \cong W$$

と書く



線形同型の性質

ここでは、線形同型写像の恒等写像、逆写像、合成写像との関係を述べる

ref: 図で整理！例題で納得！線形空間入門 p93 ~94

線形同型と恒等写像



恒等写像の線形同型性 恒等写像は線形同型写像である



証明

恒等写像は明らかに全単射であり、線形写像でもあるため、線形同型写像である ■

この事実は、部分空間の線形同型に関して次のように言い換えられる



部分空間の自己同型性 部分空間 V は V 自身と線形同型である

すなわち、

$$V \cong V$$

線形同型と逆写像



線形同型写像の逆写像 線形同型写像の逆写像は線形同型写像である




証明




[Todo 1: ref: 図で整理！例題で納得！線形空間入門 p93～94]

この事実は、部分空間の線形同型に関して次のように言い換えられる

 **線形同型性の対称性** 部分空間 V が部分空間 W と線形同型なら、 W は V と線形同型である
すなわち、

$$V \cong W \implies W \cong V$$

線形同型と合成写像


 **線形同型写像の合成** 線形同型写像の合成は線形同型写像である

 証明



[Todo 2: ref: 図で整理！例題で納得！線形空間入門 p94]

この事実、部分空間の線形同型に関して次のように言い換えられる

 **線形同型性の推移性** 部分空間 V が部分空間 W と線形同型で、 W が部分空間 U と線形同型ならば、 V は U と線形同型である
すなわち、

$$V \cong W \wedge W \cong U \implies V \cong U$$



ここまで登場した、部分空間の線形同型に関する性質をまとめると、

線形同型の同値関係としての性質

- i. $V \cong V$
- ii. $V \cong W \implies W \cong V$
- iii. $V \cong W \wedge W \cong U \implies V \cong U$

となり、これらは、


同型 \cong が等号 $=$ と同じ性質をもつ

ことを意味している



線形同型写像と基底

ref: 図で整理！例題で
納得！線形空間入門 p94

 線形同型写像による基底の保存 線形同型写像 f によって、
部分空間の基底は基底に写る

証明


単射な線型写像は線型独立性を保つことから、 f の単射性により、基底の線型独立性が保たれる

また、 f の全射性により、基底の生成性も保たれる

よって、 f によって基底は基底に写る ■



座標写像

 座標写像 V を線形空間とし、 $\mathcal{V} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ を V の基底とする

このとき、 K^n から V への線形写像 $\Phi_{\mathcal{V}}: K^n \rightarrow V$ を


$$\Phi_{\mathcal{V}}(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{v}_i \quad (\mathbf{x} = (x_i)_{i=1}^n \in K^n)$$

を \mathcal{V} で定まる **座標写像** と呼ぶ

ref: 行列と行列式の基礎 p101

ref: 図で整理! 例題で
納得! 線形空間入門 p94
~95

このように定めた線形写像が**座標写像**と呼ばれる背景は、この座標写像が線形同型であることを示し、それがどんな意味を持つのかを考えることでわかる

 線形空間の基底によって定まる線形同型写像 V を線形空間とし、 $\mathcal{V} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ を V の基底とする

このとき、 K^n から V への線形写像 $\Phi_{\mathcal{V}}: K^n \rightarrow V$ を

$$\Phi_{\mathcal{V}}(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{v}_i \quad (\mathbf{x} = (x_i)_{i=1}^n \in K^n)$$

と定めると、これは線形同型写像である

証明

線形写像 $\Phi_{\mathcal{V}}$ が全単射であることを示す

単射であること

基底 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ の線型独立性は、

$$\sum_{i=1}^n x_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$$

で表される線形結合が、 $x_i = 0$ を満たすことを意味する

Φ_V の定義をふまえると、この条件は、

$$\text{Ker}(\Phi_V) = \{\mathbf{0}\}$$

と書ける

よって、線形写像の単射性と核の関係より、 Φ_V は単射である ■

全射であること

基底 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ が V を生成することは、

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \in V &\iff \mathbf{u} \in \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n \rangle \\ &\iff \exists (x_i)_{i=1}^n \in K^n \text{ s.t. } \mathbf{u} = \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{v}_i \\ &\iff \exists \mathbf{x} \in K^n \text{ s.t. } \Phi_V(\mathbf{x}) = \mathbf{u} \\ &\iff \mathbf{u} \in \text{Im}(\Phi_V) \end{aligned}$$


という言い換えにより、

$$V = \text{Im}(\Phi_V)$$

を意味する

よって、像空間と全射性の関係により、 Φ_V は全射である ■

この定理を部分空間の線形同型に関して言い換えると、次のような主張になる

 有限次元部分空間と数ベクトル空間の線形同型性 任意の部分空間は次元の等しい数ベクトル空間と線形同型である

つまり、

和とスカラー倍だけに着目すれば、
どんな部分空間も数ベクトル空間と「同じ」

ということを意味する

この同型により、部分空間に座標を与えることができる
そしてその座標によって、ベクトルの成分表示が得られる

.....

Zebra Notes

Type	Number
todo	2